

บทที่ 2

ทฤษฎีและวรรณกรรมปริทรรศน์

ในบทนี้จะนำเสนอผลงานการวิจัยและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความเป็นมาของการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า กระบวนการกัดชิ้นงาน รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญในการกัดด้วยกระแสไฟฟ้า
2. ทฤษฎีการกัดอาร์ค เซรามิกส์ ชนิดและคุณสมบัติของเซรามิกส์ในการทดลอง
3. ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลองซึ่งในกระบวนการทดลองเลือกใช้อิเล็กโทรดทองแดงแบบกลวง และอิเล็กโทรดทองเหลืองแบบกลวง

2.1 ความเป็นมาของการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า

การกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge Machining; EDM) ได้ถูกค้นพบโดย Joseph นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ในปี ค.ศ.1770 โดยได้ค้นพบถึงผลกระทบซึ่งทำให้โลหะสึกกร่อนด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าจากอิเล็กโทรดตัวนำไฟฟ้าไปสู่ชิ้นงานที่ต่อกับ แหล่งจ่ายกระแสตรง (DC) และเขายังพบว่า มีการกัดกร่อนเกิดขึ้นระหว่างชิ้นงานและอิเล็กโทรด กรรมวิธีนี้มีความเที่ยงตรงไม่มากที่จะกำหนดขอบเขต พื้นที่ของการสปาร์ค [อภิวัฒน์ มุตตามระ และคณะ , 2549] ต่อมาในปี 1940 ได้มีการพัฒนาและวิจัยทำเครื่อง กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ออกมาพื้นฐานโดย Soviet [Kansal,H.K,Singh, 2005] ในปี 1943 สองนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ได้พัฒนาขึ้นโดย Dr.B.R. Lazarenko และ Dr. N.I. Lazarenko ได้ออกนําเผยแพร่เกี่ยวกับกรรมวิธีการทางกระแสไฟฟ้าในการกัดเซาะชิ้นงานซึ่งเป็น เป็นกรรมวิธีที่ใช้สำหรับขึ้นรูปโลหะแข็งที่ไม่สามารถขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีธรรมดาได้ ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ สอง ที่มหาวิทยาลัยมอสโค [Lazarenko,B.R.,1943] และได้มีการพัฒนางจรในการควบคุมที่เรียกกันว่าวงจร กระแสสลับ (RC) ในปี 1950 และในปี 1955 เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ที่ชื่อ Charmilles เป็นลักษณะงานที่ได้จากเครื่องแบบใช้ของเหลวตัวกลางท่วมชิ้นงาน (Sink EDM) และได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันในการจับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยสั่งงานด้วย การเขียนโปรแกรมระบุเส้นทางในการเดินให้กับเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ทำงานตามคำสั่ง [Abu Zeid,O.A,1997]



ภาพที่ 2.1
เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ใช้ในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน ที่ทำด้วยวิธีการตัดเฉือนทั่วไปได้ยาก สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว หรือชิ้นงานที่ยากต่อการแปรรูป รวมไปถึงการผลิตแม่พิมพ์ ฉีดพลาสติก, ผลิตแม่พิมพ์หล่อโลหะ และอื่นๆ อีกมาก ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตที่ใช้กรรมวิธี กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบใช้ของเหลวตัวกลางท่วมชิ้นงาน (Sink EDM) ใช้ในงานผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนที่ทำด้วยวิธีการตัดเฉือนทั่วไปได้ยาก สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว ใช้ผลิตส่วนเบาของแม่พิมพ์ การตัดเฉือนโลหะจะใช้การกัดเซาะทางไฟฟ้ามีอิเล็กโทรดเป็นตัวนำไฟฟ้า ข้อเสียคือ ในงานที่ต้องการความละเอียดจะต้องใช้ตัวอิเล็กโทรดหลายอัน และงานที่ซับซ้อนจะมีค่าใช้จ่ายสูง และแบบใช้ลวดตัด (Wire EDM) จัดเป็นเครื่องจักรประเภทเดียวกับเครื่อง กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า แต่เปลี่ยนจากการใช้ อิเล็กโทรดเป็นตัวตัดเฉือนชิ้นงานมาใช้ลวดทองเหลืองเป็นตัวตัดให้ได้รูปร่างตามต้องการในแนวตั้ง อีกทั้งยังเป็น เครื่องที่ติดตั้งด้วยความเที่ยงตรงขนาดสูงมาก สามารถควบคุมขนาดได้เล็กกว่า 5 ไมครอนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการทำชิ้นงานจึงเหมาะ กับงานที่ต้องการ และที่สำคัญเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ยังสามารถขีดผิวชิ้นงานในขั้นสุดท้ายได้ และยังสามารใช้กัดวัสดุเซรามิกส์ที่ไม่นำไฟฟ้า ได้ โดยใช้วัสดุช่วยเหนียวนำ ทำให้เกิดการสปาร์คขึ้นระหว่างอิเล็กโทรดกับชิ้นงานเซรามิกส์ได้ พร้อมทั้งยังถือได้ว่าเป็น เทคโนโลยีการตัดโลหะที่สะอาดอีกด้วย [Singh,Shankar;2004,EI-Hofy,Hassan;2005]

2.1.1 ข้อดีของการแปรรูปด้วยเครื่องกัดไฟฟ้า

1. สามารถขึ้นรูปวัสดุที่ยากต่อการตัด เช่น โลหะที่ผ่านการชุบแข็ง, โลหะซีเมนต์คาร์ไบด์ หรือโลหะพิเศษ เป็นต้น โลหะเหล่านี้แม้จะมีความแข็งเท่าไร แต่ถ้าเป็นสื่อไฟฟ้าแล้วจึงสามารถนำมาแปรรูปด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าได้
2. สามารถขึ้นรูปทรงที่มีความซับซ้อนได้ โดยการพัฒนาระบบ ซีเอ็นซี (Computer Numerical Control, CNC) ทำให้สามารถขึ้นรูปทรงระบบ 3 มิติได้โดยเฉพาะชิ้นงานที่มีความแข็งและมีรูปร่างซับซ้อนด้วยแล้วไม่สามารถใช้เครื่องจักรธรรมดาได้แน่นอน
3. สามารถขึ้นรูปทรงที่ไม่สามารถตัดขึ้นรูปด้วยวิธีอื่นได้ เช่น การขึ้นรูปมุมเหลี่ยมที่ไม่ต้องการให้เกิดมุมโคงในเครื่องกัดโลหะนั้น ทำไม่ได้ แต่เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถทำได้
4. ลดกระบวนการผลิตได้ ซึ่งการลดกระบวนการผลิตเป็นตัวแปรสำคัญที่จะนำไปสู่ การลดต้นทุนได้ ระบบ ซีเอ็นซี ในเครื่องกัด อาร์ค ด้วยไฟฟ้า สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้หลากหลาย, การควบคุมกระแสไฟฟ้า และ การควบคุมแก่นพิศัดการขึ้นรูปได้ สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้อย่างถูกต้องแน่นอน ลดกระบวนการผลิตของชิ้นงานที่มีความซับซ้อนลงได้

2.1.2 สูตรในการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพในการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

ในการทดลองเพื่อหาข้อเปรียบเทียบในแต่ละค่าตัวแปรต่างๆว่าค่าตัวแปรใดให้ผลในการกัดชิ้นงานได้ดีนั้น ได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวัดค่าประสิทธิภาพการกัดชิ้นงานไว้ ดังนี้

1. อัตราการขจัดเนื้องาน (Material Removal Rate, MRR)

อัตราการขจัดเนื้องานของเครื่อง กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า นั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการขึ้นรูปอื่นๆ เช่น การตัด, การเจาะ, การกลึง แล้วนับว่ามีความเร็วต่ำมาก ในการใช้เงื่อนไขที่การขึ้นรูปดำเนินไปอย่างช้าๆ นั้นจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ แต่ถ้าปรับใช้เงื่อนไขให้มีอัตราเร็วสูงขึ้น ผิวของชิ้นงานที่ได้ก็จะหยาบขึ้น จึงจำเป็นต้องหาความเร็วที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับองค์ประกอบ หรือปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น วัสดุที่ใช้ทำอิเล็กโทรด, วัสดุที่เป็นชิ้นงาน, ประเภทของของเหลวตัวกลาง ความหยาบผิว เป็นต้น

สมการการหา อัตราการขจัดเนื้องาน เป็นดังนี้

$$MRR = \frac{\pi(\text{รัศมีของอิเล็กโทรด})^2 \times \text{ค่าความลึกจริงของชิ้นงาน (มม.}^3\text{/นาที)}}{\text{เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน}}$$

2. อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด (Electrode Wear Ratio, EWR)

การแปรรูปด้วยเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้านี้ อิเล็กโทรดที่ใช้จะมีอัตราการสึกกร่อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับอัตราการแปรรูปชิ้นงาน เช่น วัสดุที่ใช่ทำอิเล็กโทรด, รั้วของอิเล็กโทรด, สภาพการไหลของสารละลาย หรือเงื่อนไขการแปรรูปอื่น ๆ รูปแบบของอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด มี 3 รูปแบบ [Aas,Kristian L;2004] ได้แก่

1. การสึกกร่อนที่ด้านหน้า หรือที่ปลายของอิเล็กโทรด (End wear)
2. การสึกกร่อนที่มุมของอิเล็กโทรด (Corner wear)
3. การสึกกร่อนที่ด้านข้างของอิเล็กโทรด (Side wear)

อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดที่ใช้ ในการทดลองนี้จะใช้ แบบการสึกกร่อนที่ปลายของอิเล็กโทรด อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดมีหน่วยเป็นอัตราส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ ถ้าอัตราการสึกกร่อนต่ำกว่า 1% จะเรียกว่า “ไม่สึกกร่อน” ถ้าอัตราการสึกกร่อน 1-10% จะเรียกว่า “อัตราการสึกกร่อนต่ำ” ถ้าอัตราการสึกกร่อนสูงกว่า 10% จะเรียกว่า “มีการสึกกร่อน” สมการหาอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรด เป็นดังสมการ ดังนี้

อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดหาได้จากสูตร

$$EWR = \frac{\text{ระยะของอิเล็กโทรดที่สึก} \times 100 (\%)}{\text{ค่าความลึกจริงของชิ้นงานที่กัดได้}}$$

3. เวลาเปิด (On time : T-on) และ เวลาปิด (Off time : T-off)

เวลาเปิด คือ ช่วงเวลาที่เกิดการถ่ายเทประจุหรือเวลาการปล่อยกระแส โดยเมื่อความต่างศักย์ระหว่างอิเล็กโทรดและชิ้นงานสูงขึ้น นำไปสู่การปลดปล่อยพลังงานจนทำให้เกิดการสปาร์คที่ผิวของชิ้นงาน

เวลาปิด คือ ช่วงเวลาที่หยุดการสปาร์ค หรือช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไหลจากอิเล็กโทรดไปที่ชิ้นงาน ทำให้ของเหลวตัวกลางสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนแตกตัวได้ซึ่งเมื่อค่าของช่วงเวลาการสปาร์คเปลี่ยนไป จะมีผลทำให้ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (Duty Factor) เปลี่ยนไปด้วย

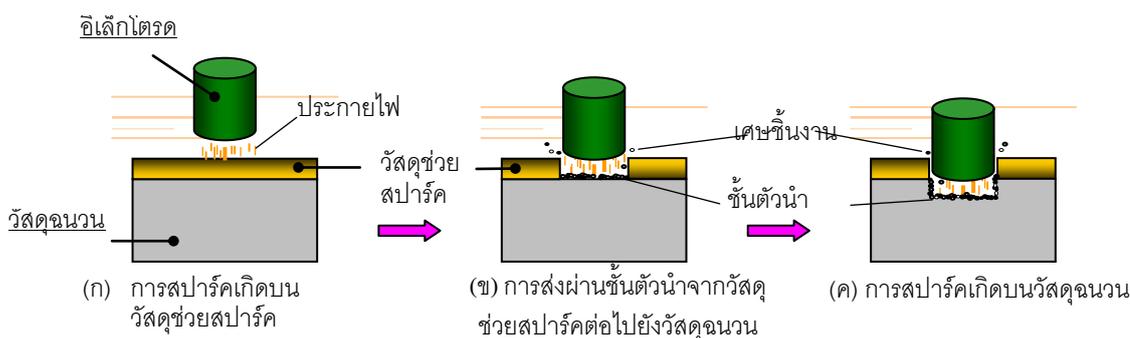
ค่าปัจจัยประสิทธิภาพ (Duty Factor) ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\%DF = \frac{\text{เวลาเปิด} \times 100\%}{\text{เวลาเปิด} + \text{เวลาปิด}}$$

*เวลาปิดเวลาเปิดมีหน่วยเป็น ไมโครวินาที

2.2 ทฤษฎีการกัดอาร์ค เซรามิกส์

การสปาร์ควัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าครั้งแรกได้กระทำบนเซรามิกส์ซิลิคอนไนไตรด์ (Si_3N_4) มีค่าความต้านทานจำเพาะมากกว่า 10^{16} โอห์ม-เซนติเมตร หลักการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า นั้นอาศัยเทคนิคกัดอาร์คด้วยไฟฟ้าบนวัสดุช่วยสปาร์ค (Assisting Electrode) ตามภาพที่ 2.2

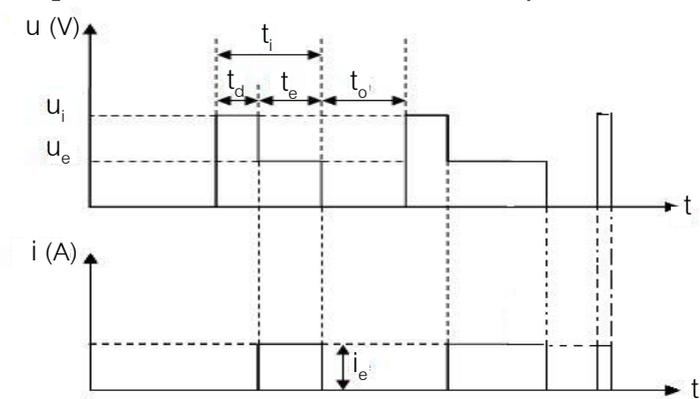


ภาพที่ 2.2

การอาร์ควัสดุที่เป็นฉนวนโดยมีวัสดุช่วยสปาร์คเป็นตัวช่วย

วัสดุช่วยสปาร์ค ในยุคแรกๆ ใช้แผ่นโลหะหรือแผ่นตาข่ายทองแดงกดแนบกับวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า เมื่อเริ่มสปาร์ค อีเล็กโทรดจะสปาร์คบนวัสดุช่วยสปาร์คก่อน จากนั้นจะผ่านมายังวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าโดยมี ชั้นเหนียวนำถูกสร้างระหว่างกระบวนการสปาร์ค ชั้นเหนียวนำนี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสารคาร์บอน ซึ่งมาจากส่วนผสมของน้ำมัน การกัดอาร์ค วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านี้สามารถกระทำได้ ตราบใดที่ชั้นเหนียวนำนี้สามารถถูกสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการ กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า วัสดุที่เหมาะสมเป็นวัสดุช่วยสปาร์คสำหรับ Si_3N_4 นั้นใช้ การเคลือบ ผิวกายภาพ (Physical Vapour Deposition Titanium Nitride, PVD-TiN) เคลือบบนวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า การอาร์คแบบนี้ทำให้การสปาร์คมีความเสถียร และสามารถลดเวลาในการสร้างชั้นเหนียวนำบนวัสดุไม่นำไฟฟ้า แต่ถึงกระนั้นกระบวนการเคลือบ ผิวกายภาพ ต้องใช้เวลาและต้นทุนค่อนข้างสูง รายงานวิจัยล่าสุด วัสดุช่วยสปาร์คได้พัฒนามาถึงการใช้ คอลลอยด์คาร์บอน ทาบนวัสดุไม่นำไฟฟ้า แล้วนำไปอบ วิธีนี้เรียกว่า ชั้นคาร์บอนอบ วิธีนี้ผู้ปฏิบัติการทดลองสามารถทำวัสดุช่วยสปาร์คได้เองโดยง่าย ส่วนตัวเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า นั้น มีรายงานว่าถ้าเพิ่มค่าความ มจุไฟฟ้าเข้าไประหว่างกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสปาร์ค

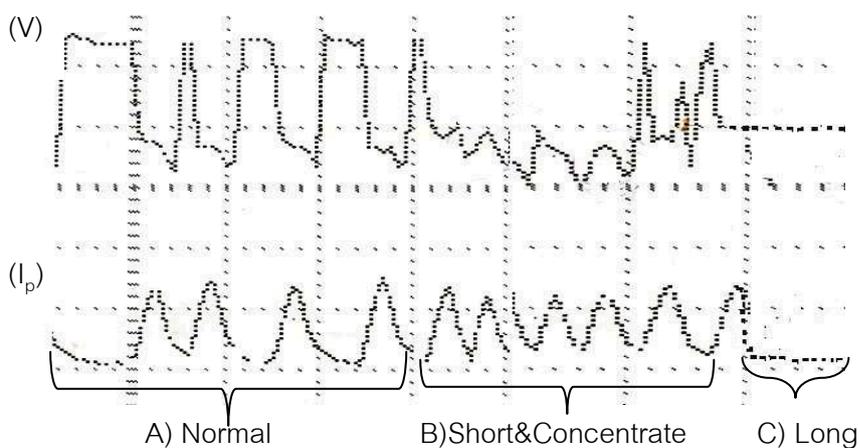
รูปคลื่นที่ได้จากการสปาร์คสำหรับวัสดุเซรามิกส์



i_e = Discharge Current t_d = Ignition delay time u_i = Open load Voltage
 t_e = Discharge Duration t_o = Interval discharge u_e = Servo Voltage

ภาพที่ 2.3

ความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าเทียบกับเวลาในการกัตอาร์คด้วยไฟฟ้า ต่อช่วงเวลา



ภาพที่ 2.4

รูปคลื่นที่วัดได้จากเครื่องออกสซิไลสโคป

จากการสปาร์คแบบปกติคือ เมื่อเริ่มการทำงานค่าความต่างศักย์จะเพิ่มขึ้นเป็น ความต่างศักย์วงจรเปิด (Open load Voltage) คือ ช่วงที่อิเล็กโตรดยังไม่ทำการสปาร์คใด ๆ ขณะเริ่มสปาร์คจะเกิดความต้านทานขึ้นระหว่างอิเล็กโตรดกับชิ้นงานทำให้ความต่างศักย์ ลดลงเป็นความต่างศักย์แนวราบ (Servo Voltage) ขณะเดียวกันก็จะมีค่ากระแสเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นค่าคงที่ค่า

หนึ่ง แล้วลดลงเมื่อหยุดการสปาร์ค ส่วนการสปาร์คแบบลัดวงจรและแบบเจาะจง (Short& Concentrate) คือ การที่เกิดจากเศษที่ถูกสปาร์คยังคงค้างอยู่ในช่องสปาร์คเมื่อควมต่างศักย์วงจรเปิดเกิดขึ้นในกระบวนการ กระแสจะลัดวงจรสูงขึ้นงาน สุดท้ายคือ การสปาร์คแบบยาว (Long) เกิดจากค่าเวลาเปิดที่ได้สปาร์คนานกว่าค่าที่ตั้งไว้มากกว่า 2 เท่า

2.3 ชนิดและคุณสมบัติของเซรามิกส์ในการทดลอง

ซิลิคอนไนไตรด์ (Si_3N_4)

ซิลิคอนไนไตรด์เกิดจากปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงระหว่างซิลิคอนและไนโตรเจน มีสมบัติเฉพาะคือความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันอย่างดีเยี่ยม สามารถคงค่าความแข็งแรงทางกลและคงค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะหลอมเหลวบางชนิดได้ ในกระบวนการเปลี่ยนซิลิคอนให้เป็นซิลิคอนไนไตรด์โดยการเกิดปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศไนโตรเจนนั้นเรียกว่า "RBSN" ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษคือ มีความสามารถในการนำไปผลิตชิ้นงานที่มีความแข็งแรงและมีรูปร่างซับซ้อนได้ง่าย โดยกระบวนการขึ้นรูปที่สามารถทำให้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดที่ต้องการได้มาก โดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการขัดชิ้นงานซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

ซิลิคอนไนไตรด์ได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก ในช่วงปี 1950 โดยใช้ผสมกับซิลิคอนคาร์ไบด์ในการทำอิฐทนไฟ และความต้องการอิฐทนไฟ ในโลกในปัจจุบันก็ยังมีปริมาณถึง 20,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นส่วนใหญ่ ที่ผลักดันให้มีการพัฒนาซิลิคอนไนไตรด์เกิดขึ้นในปี 1960 และปี 1970 เนื่องจากความหลงใหลใจผิด เกี่ยวกับขนาดของ กังหันแก๊สที่มีประสิทธิภาพสูงและเครื่องยนต์ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ที่ อุณหภูมิสูง และให้ประสิทธิภาพ ทางเทอร์โมไดนามิก ที่ดีกว่าเครื่องยนต์โลหะ ซึ่งไม่สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ ความต้องการเครื่องยนต์ ที่มีน้ำหนักเบา และประสิทธิภาพ ในการใช้เชื้อเพลิงสูงทำให้วัสดุ ที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องยนต์ ต้องมีสมบัติเชิงกลที่ดี คือ ต้องมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการคืบ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางความร้อน มีความต้านทานต่อการ เกิดออกซิเดชัน ซึ่งในบรรดาวัสดุ เซรามิกส์ทั้งหลาย ซิลิคอนคาร์ไบด์ และซิลิคอนไนไตรด์ ได้รับการจำแนกให้เป็นวัสดุแรกๆ ที่ได้รับการพัฒนา แต่เนื่องจาก ซิลิคอนคาร์ไบด์มีปัญหาในการที่จะทำให้มีความหนาแน่นสูง และมีความเหนียวต่ำ ซิลิคอนไนไตรด์ จึงกลายเป็นวัสดุหลัก ในการพัฒนาเป็นเครื่องยนต์เซรามิก ส์ ชิ้นส่วนซิลิคอนไนไตรด์ หลายชนิดได้นำมาพัฒนาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้ว และนำไปใช้ประโยชน์ ด้านต่างๆ

อาทิ ใช้เป็นลูกกรีด ในกระบวนการรีด ร้อน ในงานเหล็ก ใช้เป็นตลับลูกปืน ในแกนหมุน สำหรับการขับเคลื่อนของฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ และแกนหมุนของอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่า ตลับลูกปืนที่ใช้วัสดุอื่นๆ คือ ลดปัญหาเรื่องเสียง และมีอายุใช้งานที่ยาวนานกว่า ใช้เป็นเครื่องมือตัดในการตัดแท่งเหล็กหล่อเทา หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความแข็งแรง และต้องการความละเอียดสูง และใช้เป็นแผ่นให้ความร้อนในเตาปรุงอาหาร ซิลิคอนไนไตรด์นำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้มากมายเช่นกัน และยังเป็นวัสดุที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ข้อดีของซิลิคอนไนไตรด์คือ

- ต้นทุนการผลิตต่ำ เนื่องจาก สารเคมีเริ่มต้นมีราคาถูก อุณหภูมิการเผาอ่อนข้างต่ำ การควบคุมบรรยากาศการเผา ไม่ยุ่งยากมากนัก เพราะต้องการเพียงควบคุม บรรยากาศ ให้เป็นไนโตรเจน โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มความดัน และสามารถผลิตได้โดยแทบจะไม่ต้องกลึงแต่งหลังเผา
- ชิ้นงานมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดสุดท้ายชิ้นงาน เพราะกระบวนการผลิตไม่ก่อให้เกิดการหดตัว เหมือนการเผาเซรามิกส์ทั่วไป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดชิ้นงานหลังขึ้นรูป และสามารถกลึงแต่งรูปร่างได้โดยวิธีทั่วไปที่ใช้สำหรับโลหะ ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ โดยมีขนาดตามค่าเผื่อทางวิศวกรรม

ตารางที่ 2.1 คุณสมบัติของซิลิคอนไนไตรด์

คุณสมบัติของซิลิคอนไนไตรด์	
สถานะโดยทั่วไป	ของแข็ง
ความหนาแน่น	2.8 กรัม-ลูกบาศก์เซนติเมตร
จุดหลอมเหลว	1750-1900 องศาเซลเซียส
ความต้านทานจำเพาะ	$>10^{16}$ โอห์ม-เซนติเมตร
ความทนแรงอัด	770 เมกกะปาสคาล
ความทนแรงดึง	550 เมกกะปาสคาล
ค่าความเหนียว	3.6 เมกกะปาสคาล(เมตร) ^{1/2}

ที่มา:smith, 1990

2.4 ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุอิเล็กโทรดที่ใช้ในการทดลอง

ตามหลักทฤษฎีแล้ว วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดี นั้นสามารถนำมาทำเป็นวัสดุอิเล็กโทรดได้ทั้งสิ้น แต่การจะเลือกวัสดุที่นำมาทำเป็นอิเล็กโทรดควรจะคำนึงถึงคุณสมบัติอื่นด้วย เนื่องจากรูปร่างของชิ้นงานที่ต้องการก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอิเล็กโทรด ดังนั้นวัสดุที่นำมาการขึ้นรูปเป็นอิเล็กโทรดก็ควรจะทำให้ได้ง่าย อีกทั้งเมื่อนำอิเล็กโทรดมาสปาร์คชิ้นงาน ก็จะทำให้อิเล็กโทรดสึกได้เช่นกัน ค่าใช้จ่ายในการกัดชิ้นงานด้วยไฟฟ้านี้จึงขึ้นอยู่กับอิเล็กโทรดเป็นส่วนใหญ่

2.4.1 คุณลักษณะของวัสดุอิเล็กโทรดที่ดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. ง่ายต่อการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพง
2. มีอัตราการสึกช้า
3. มีความต้านทานต่อการใช้งาน หรือมีความทนทาน
4. สามารถนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
5. ให้ประสิทธิภาพต่อการขจัดเนื้องานออกจากชิ้นงานได้ดี

วัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นอิเล็กโทรดได้มีมากมายหลายอย่าง เช่น ทองแดง , ทองเหลือง, กราไฟต์, ทองแดง-กราไฟต์, ทองแดง-ทังสเตน, เงิน-ทังสเตน และสังกะสีผสม แต่ในการทดลองครั้งนี้จะเลือกวัสดุอิเล็กโทรด 2 ชนิด ได้แก่ ทองแดง และทองเหลือง เท่านั้น

2.4.2 อิเล็กโทรดทองแดง (Copper electrode)

ทองแดงเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำความร้อนที่ดีและมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนดีอีกด้วย มีความบริสุทธิ์สูงมาก มีลักษณะการจับตัวที่แน่น และมีราคาถูกนิยมใช้ในการดัดนั้นทองแดงจึงถูกใช้เป็นส่วนประกอบของหม้อต้มน้ำเครื่องถ่ายเทความร้อน ฯลฯ คุณสมบัติของทองแดงอีกประการหนึ่งก็คือ มีความต้านทานจำเพาะต่ำ ปริมาณทองแดงที่ผลิตได้ประมาณครึ่งหนึ่งใช้ในการอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ใช้ทำสายไฟฟ้าขดลวดที่ใช้ในมอเตอร์และตัวกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้า ฯลฯ

อิเล็กโทรดทองแดง มีอัตรา การขจัดเนื้องานที่อยู่ในเกณฑ์ดี และมีอัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดที่สูงกว่าอิเล็กโทรดแกรไฟต์เมื่อใช้พลังงาน สูง [ทวีป จีระประดิษฐ์, 2538] แต่ถ้าใช้ความต่างศักย์สูงและช่วงระยะเวลาของ พัลส์เพิ่มก็จะสามารถขจัด อัตราการสึกหรอของอิเล็กโทรดลงได้จึงเลือกทองแดงแบบกลวงเป็นอิเล็กโทรดที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

[อภิวัฒน์ มุตาตามระ, 2550]

ข้อดีของอิเล็กโทรดทองแดง

- ทองแดงสามารถใช้งานทั้งงานกัดหยาบและงานกัดละเอียด
- ให้อัตราการกัดเนื้อโลหะสูง แต่การสึกหรอต่ำ

ข้อเสียของอิเล็กโทรดทองแดง

- ความหนาแน่นสูง
- การขยายตัวทางความร้อนสูง
- รูปทรงไม่เสถียรเมื่อมีขนาดบาง

2.4.3 อิเล็กโทรดทองเหลือง (Brass electrode)

ทองเหลือง เป็นโลหะผสมที่มีทองแดง และสังกะสี เป็นส่วนประกอบหลัก ปริมาณของสังกะสีนั้นแปรเปลี่ยนไป ระหว่าง 5 - 45 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี ทนทานต่อการสึกกร่อนและทนทานต่อการกัดกร่อน ทำให้ได้ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ทองเหลืองแตกต่างจาก สำริดตรงที่ สำริดมีส่วนประกอบของทองแดงและดีบุกเป็นหลัก แต่ทองเหลือง บางชนิดก็ถูกเรียกว่า "สำริด" ก็มี ทองเหลืองนั้นมีสีเหลือง จึงมีลักษณะบางส่วนคล้ายทองคำ มีความต้านทานต่อการเกิดสนิมได้ดีพอสมควร สังกะสีในทองเหลืองทำให้ทองเหลืองมีสมบัติการต้านแรงดึงและความเหนียวสูงขึ้น ความแข็งจะสูงกว่าทองแดงมาก สมบัตินี้จะดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณของสังกะสีที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อปริมาณสังกะสีมีมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เราพบว่าความเหนียวของโลหะจะลดลงอย่างมากจนไม่เหมาะสำหรับใช้งาน ดังนั้น ทองเหลืองในงานวิศวกรรมจึงมีพิสัยสูงสุดของปริมาณสังกะสีไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ ทองเหลืองที่มีสังกะสีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักเป็นทองเหลืองที่มีความแข็งแรงและความเหนียวสูงมากที่สุด จึงเป็นส่วนผสมของทองเหลืองที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุด



ภาพที่ 2.5
อิเล็กทรอนิกส์แบบกลวง

ตารางที่ 2.2
แสดงคุณสมบัติทั่วไปของทองแดงและทองเหลือง

คุณสมบัติ	ทองแดง	ทองเหลือง
สถานะโดยทั่วไป	ของแข็ง	ของแข็ง
ความหนาแน่น	8.96 กรัม-ลูกบาศก์เซนติเมตร	7.1 กรัม-ลูกบาศก์เซนติเมตร
จุดหลอมเหลว	1084.62 องศาเซลเซียส	419 องศาเซลเซียส
จุดเดือด	2567 องศาเซลเซียส	907 องศาเซลเซียส
ความต้านทานไฟฟ้า	16.78 นาโนโอห์ม-เซนติเมตร	0.063 นาโนโอห์ม-เซนติเมตร
การนำความร้อน	300 เคลวิน	159 เคลวิน

ที่มา: Eisenstadt, 1970

2.5 วรรณกรรมปริทรรศน์

งานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้อิเล็กโตรด 2 ชนิดคือ ทองแดงและทองเหลืองซึ่งเป็นชนิดรูปกลมวง บนชิ้นงานเซรามิกส์ เกรด ASN1 และทำการวัดผลโดย อัตราการขจัดเนื้องาน , อัตราการสึกหรอ ของอิเล็กโตรด และความหยาบผิวเฉลี่ย ซึ่งงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับงานวิจัย มีดังนี้

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ ปัจจัยของการกัดอาร์คซิลิคอนไนไตรต์ด้วยไฟฟ้า และเนื่องจากเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า เป็นเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้าจึงทำให้การอาร์คบนชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้านั้นเป็นไปได้ยากมาก Fukuzawa Y. และ คณะ ได้ศึกษาการเจาะวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า ด้วยเครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า เป็นครั้งแรกบนซิลิคอนไนไตรต์ (Si_3N_4) ซึ่งมีความต้านทานจำเพาะมากกว่า 10^{16} โอห์ม-เซนติเมตร ด้วยเทคนิคกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า บนวัสดุช่วยสปาร์ค (Assisting electrode) โดยมีการใช้แผ่นโลหะหรือแผ่นตาข่ายทองแดงกดแนบกับวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าเมื่อเริ่มสปาร์ค อิเล็กโตรดจะสปาร์คบนวัสดุ ช่วยอิเล็กโตรด สปาร์คก่อน จากนั้นจะผ่านมายังวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าโดยมีชั้นตัวนำ (Conductive Layer) ซึ่งถูกสร้างระหว่างกระบวนการสปาร์ค ชั้นตัวนำนี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสารคาร์บอนซึ่งมาจากส่วนผสมของน้ำมัน การกัดอาร์คด้วยไฟฟ้าวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้านี้สามารถกระทำได้ดี ราบใดที่ชั้นตัวนำนี้สามารถถูกสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการ กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

ต่อมา Fukuzawa. และคณะ ทำการศึกษาว่าวัสดุที่ใช้ช่วยอิเล็กโตรดสปาร์คเพื่อเป็นการสร้างชั้นเหนียวนำ โดยการนำ คอลลอยด์คาร์บอน ทาบนวัสดุแล้วนำไปอบ วิธีนี้ถูกเรียกว่า ชั้นคาร์บอนอบ (Carbon Baked Layer) วิธีนี้คือการนำ คอลลอยด์คาร์บอน ทาบนชิ้นงานแล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 7 นาที โดยชั้นความหนาของวัสดุช่วยอิเล็กโตรดต้องมีความหนามากกว่า 0.5 มม. วิธีนี้ผู้ปฏิบัติการทดลองสามารถปฏิบัติเองได้ง่าย ความแตกต่างของวัสดุในวัสดุ ช่วยอิเล็กโตรดสปาร์ค และความหนาของชั้นวัสดุช่วย อิเล็กโตรดสปาร์คนั้นไม่มีผลกระทบต่อสมบัติของการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า

โดยที่ปัจจัยที่เครื่อง กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า สามารถปรับค่าได้มีดังนี้คือ ชั่วอิเล็กโตรด , ความต่างศักย์ , เวลาเปิด , เวลาปิด , และกระแสไฟฟ้า ซึ่งอภิวัดมน์ และอนันต์ ได้ทำการ ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ EDM สำหรับซิลิคอนไนไตรต์ ซึ่งจะมีปัจจัยเพียง 3 ปัจจัย คือ กระแสไฟฟ้า เวลาเปิด และ เวลาปิด ประสิทธิภาพของการกัดอาร์คและอัตราการสึกหรอของแท่ง อิเล็กโตรด อิเล็กโตรดที่ใช้คือ แท่งทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ผลที่ได้จากการ ทดลองพบว่าปัจจัยประสิทธิภาพที่ให้อัตราการขจัดมากที่สุดคือ 20 เปอร์เซ็นต์ กระแสไฟฟ้า 2 และ 3 แอมแปร์ ให้อัตราการขจัดใกล้เคียงกันแต่อัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดที่กระแสไฟฟ้า 2 แอมแปร์ จะต่ำกว่า 3 แอมแปร์ การพิจารณาผลการทดลองไว้ ดัชนีวิเคราะห์ธาตุด้วยเครื่อง วัดการ กระจายพลังงานสเปกโทรสโคปี (EDS) พบว่าซิลิคอนจากชิ้นงานได้เคลือบที่ปลายแท่งอิเล็กโตรด สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด

Mohri N. และคณะ ได้ทำการศึกษาว่าคาร์บอนในน้ำมันที่เคลือบแท่งอิเล็กโตรดที่ได้จากการสปาร์คมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเป็นการช่วยลดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด (Electrode Wear Ratio, EWR) จากการวิเคราะห์ธาตุซิลิคอนนี้จึงสามารถที่จะวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นและพิจารณาได้ว่าซิลิคอนจากชิ้นงานที่มาเคลือบแท่งอิเล็กโตรดนั้น ในระหว่างการสปาร์คมีส่วนสำคัญในการลดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามชั้นซิลิคอนที่เคลือบ อิเล็กโตรดนั้นก็มีส่วนทำให้การนำไฟฟ้าลดลง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในทางกลับกันคือก่อให้เกิดอุปสรรค ในการสปาร์คเช่นกัน

โดยจากงานวิจัยเมื่อได้ปัจจัยที่เหมาะสมแล้วจึงต้องนำ วิถีคิดทางคณิตศาสตร์โดย George และคณะ ได้ศึกษาผลกระทบจากชิ้นงานทดสอบด้วย การทดลองแบบทากูชิ ซึ่งไปมีผล ต่อการแปรรูป, อัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด ผลที่ได้รับคือสามารถ ลดอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด หากกำหนดค่าปัจจัยในระดับต่ำที่สุด และอัตราการขจัดเนื้อ งานจะสูง ถ้ากำหนดค่าปัจจัยในระดับสูงที่สุด

สำหรับวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบหลัก ณัฐดนัย และคณะ ได้ทำการทดลองแบบทากูชิและนำผลที่ได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม มินิเทปซึ่งผู้วิจัยได้นำโปรแกรม มินิเทปมาทำการวิเคราะห์หาค่าแผนภูมิผลกระทบหลักของ อัตราการขจัดเนื้องาน , อัตราการสึกหรอ ของอิเล็กโตรด ว่าค่าของกระแสไฟฟ้าและปัจจัยประสิทธิภาพที่เวลาเปิดและเวลาปิดที่แตกต่างกัน มีผลต่อการทดลอง

ซึ่งเมื่อผู้วิจัยทราบค่าปัจจัยที่เหมาะสมจึงนำชิ้นงานไปตรวจสอบค่าความหยาบของพื้นผิวจากการศึกษา วีระศักดิ์ บุตรเถื่อน พบว่าเงื่อนไขความสัมพันธ์ที่เหมาะสม จากตัวแปรต่างๆ คือ ชั่วโมงเล็กโตรด , เวลาเปิด , เวลาปิด , ระดับความต่างศักย์ ระดับกระแสไฟฟ้า และชนิดของ อิเล็กโตรด โดยการทดลอง หาค่าปัจจัยประสิทธิภาพที่เหมาะสม , ความต่างศักย์วงจรเปิด และ กระแสไฟฟ้าเปรียบเทียบกับอิเล็กโตรด 3 ชนิดโดยสรุปได้ว่า ตามลำดับ นำผลการทดลองมาสรุป ได้ว่าอิเล็กโตรดแกรไฟต์ เป็นอิเล็กโตรดที่ใหญ่ ค่าความหยาบผิวเฉลี่ยสูงที่สุด อิเล็กโตรดทองแดง-แกรไฟต์ เป็นอิเล็กโตรดที่ใหญ่ความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ ในระดับปานกลาง และอิเล็กโตรดทองแดง-ทังสเทน เป็นอิเล็กโตรดที่ใหญ่ความหยาบผิวเฉลี่ยต่ำที่สุด